

112學年度第2學期  
 教室名稱及代號:化材館二樓材料系教室ME205 教室容量:35

列印日期：2024-04-10 列印

星期 節次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
08:10   09:00 第一節							
09:10   10:00 第二節			<a href="#">6824</a> 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	<a href="#">6830</a> 熱電材料 張立信	<a href="#">6822</a> 薄膜科學 林克偉		
10:10   11:00 第三節			<a href="#">6824</a> 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	<a href="#">6830</a> 熱電材料 張立信	<a href="#">6822</a> 薄膜科學 林克偉		
11:10   12:00 第四節			<a href="#">6824</a> 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	<a href="#">6830</a> 熱電材料 張立信	<a href="#">6822</a> 薄膜科學 林克偉		
13:10   14:00 第五節							
14:10   15:00 第六節		<a href="#">6826</a> 陶瓷製程 曾文甲		<a href="#">6833</a> 高熵材料特論 蔡銘洪			
15:10   16:00 第七節	<a href="#">6832</a> 科技論文寫作 林孟昌	<a href="#">6826</a> 陶瓷製程 曾文甲		<a href="#">6833</a> 高熵材料特論 蔡銘洪			
16:10   17:00 第八節	<a href="#">6832</a> 科技論文寫作 林孟昌	<a href="#">6826</a> 陶瓷製程 曾文甲		<a href="#">6833</a> 高熵材料特論 蔡銘洪			
17:10   18:00 第九節	<a href="#">6832</a> 科技論文寫作 林孟昌						
18:20   19:10 第A節							
19:15   20:05 第B節							
20:10   21:00 第C節							
21:05   21:55 第D節							